

Si - Y - H

$S_1\mathcal{Z}H_2(x, m)$

(T_m , T_b , ΔvH)

1677

2744-N-ГХВ

Русин А.Д.

Температуры плавления и кипения, теплоты

испарения S_1H_3T , $S_1\mathcal{Z}H_2$, $S_1\mathcal{Z}H_1$,

8 с.



$S_i \mathcal{I}_3 H(x, m)$
 $(T_m, T_b, \Delta VH)$

19.77

2744-V-7KB

Русин А.Д.

Температуры плавления и кипения, плотность
испарения $S_i H_3 I$, $S_i \mathcal{I}_2 H_2$, $S_i \mathcal{I}_3 H$,
б. с.

$Si\bar{I}H_3(K, m)$

(T_m , T_b , ΔvH)

1974

Д44-IV-ТКВ

Русин А.Д.

Температуры плавления и кипения, температуры

испарения SiH_3I , $Si\bar{I}_2H_2$, $Si\bar{I}_3H$,

6 с.

$Si_2TH_5^-$ (x, m)

1977

(T_m , T_b , ΔH)

2702-N-TKB

Русин А.Д.

Температуры плавления и кипения, энталпии

испарения $Si_2CH_5^-$, $Si_2B_2H_5^-$, $Si_2TH_5^-$,

7 °C.

BB-8808-II

1908

Si Hg

Ruffo, Geisel 8.

Tm

Ber. 1908, 41, 3738-44

Tb

B90-5850-14

1939

SiH₂Y
SiH₃Y

Maddock A.Y., Reid C.,
Endelus H.Y.

P

nature, 1939, 144, 328

SiH_2J_2 ; SiH_3J ; SiH_3CN (T_{m})
(T_0 ; T_{fp} ; $P_{\Delta H_v}$)

7663
1941

Emeléus, Haddock, and Reid
2. J. Chem. Soc. 1941, 353.

Circ. 500

Be



SiI_2H_2

1953

5349

$\text{H}_3\text{Si}^{28}\text{J}$, (t.d.f.)

Sharbaugh A.H., Heath G.A., Thomas L.
Sheridan J.

Nature, 1953, 171, N 4341, 87

Microwave spectrum and structure ...

J



$\text{Si}^{28}\text{JH}_3$

1985

5868

$(\text{SiH}_3)_2\text{S}$, SiH_3SH , $(\text{SiH}_3)_2\text{Se}$ (Tb, Tm,
Hv, P)

$\underline{\text{SiH}_3}\text{J}$, SiH_2J_2 , $(\text{SiH}_3)_2\text{S}$, $(\text{SiH}_3)_2\text{O}$ (

Emelens H.J., MacDiarmid A.G., Mad-
dock A.G.

J. Inorg. and Nuclear Chem., 1955,

1, N 3, 194-201

Sulphur and ...

Si_2H_3

JB

1957

5852

SiH_3J (t.d.f.)

Dixon R.N., Sheppard N.

Trans.Faraday Soc., 1957, 53, N 3,
282-290

Колебательно-вращательный...

J

SiJH_3

BD-5854-IL

1960

SiH₃S

SiH₂S₂

Aylett B.M., Ellis J.H.

Tm.

J. Chem. Soc. 1960, 3415-16

1960

5857

SiH₃SiH₂J, (SiH₃SiH₂)₂O (Tb, Tm, Hv, P)

Ward Laird G.L., MacDiarmid A.G.
J, Amer. Chem. Soc., 1960, 82, N 9,
2151-2153

The preparation and ...

Be

Si₂JH₅

Bd - 5855-IV

1961

SiH₂Y₂

Fritzg., Cummer R.

T6

Chem. Ber. 1961, 94, N^o 4,
1143-1145

1962

8497

SiH_3F , SiD_3F , SiH_3Cl , SiD_3Cl , SiH_3J ,
 SiD_3J (mol.konst., t.d.f.)

Nagarajan G.

J. Scient. and Industr. Res. 1962,
B21, N 10, 463-467

Potential constants and ...

Be



SiIH₃

SiH₂J₂
SiH₂J₃

Получение

Тема

ЗВ10. О получении ди- и трийодсилана. Wolf E., Schönherr M. Zur Darstellung von Di- und Trijodsilan. «Z. Chem.», 1962, 2, № 5, 154—155 (нем.)

SiHJ₃ (I) и SiH₂J₂ (II) получены нагреванием Si в токе HJ или смеси J₂ и H₂ (1:3) при 850°; Si₂J₆ и часть SiJ₄ (III) возвращаются в реакционную зону с помощью обратного холодильника (130—150°); конденсат, получаемый умеренным охлаждением газов, содержит 60—70% I, 10—15% II и ~200% III и может быть разделен на компоненты фракционированием при понижении давления; изменение т-ры или конц-ши H₂ изменяет отношение кол-в I и II. Образование I и II объяснено соединением SiJ₂, находящегося выше 700° в равновесии с Si и III, с HJ или соответственно с H₂. В аналогичной аппаратуре можно получить SiH₂B₂ и SiHBr₃, применения более высокую (на ~200°) т-ру р-ции. Т-ра кипения I равна 94,5°/12 м.м. При многодневном освещении I диспропорционирует (на 20—30%) на III и более летучий йодсилан, вероятно II.

И. Рысс

х. 1963.3

5755

SiD₃J (Гермог. функции) 1963

Nagarajan G.

Potential constants and thermodynamic properties of some silyl halides.
 "Bull. Soc. chim. belg.", 1962, 71, N 3-4,
 226-236 (анн.)

SiJD₃

PX., 1963, 7, 6337

Eq3 open

(H)

SiH_3J (*Рермог. фурнам*) 5755

1963

Nagarajan G.

Potential constants and thermodynamic properties of some silyl halides.

"Bull. Soc. chim. belg.", 1962, 71,
N 3-4, 226-236 (ам). }



PX., 1963, 7, 5337

10

6 esp opus

5856

1963

 $\text{LiSi}_3(\text{S}_2)$

Wolf A., Schubert H.

Zur Darstellung von Di- und

Trijodsilane. "B. Chem.", 1962, 2, II S.
154-155 (Herr.) SiV_3H

Ang. 1963, 3, 313

15

Ecto operum.

(SiH_3F , SiH_3Cl , SiH_3Br , SiH_3J , SiD_3F , 9532
 SiD_3Cl , SiD_3Br , SiD_3J) 1965

Ball D.F., Buttler M.J., McKean D.C.

Spectrochim. acta, 1965, 21, N3, 451-464
Frequency shiffs from gas crystal. II
Infrared spectra of the silyl halides

J F
EP., 1966, 9D359

Бюл - ИТ985-14

1966

SiH₃J, SiH₃Br, CH₃J, CH₃Br (T_{kp}, V_{kp}, P_{kp})

Сейфер А.Л., Нисельсон Л.А., Лапидус И.И.,

Изв. высш. учебн. заведений. Цветн. метал-
лургия, 1966, №3, 85-89.

Расчёт критических констант бром--йодо --
замещенных моносилана и метана. СТЬ ОРИГИН.

РЖХим., 1967,

Mx

Ф



SiH_3J

Gradock S.,
Edsworth E.A.V.

1967

(J)

X

K_p

do

97

8

8

J. chem. Soc., A, N8, 1226

Химия яркости, II. peak-
wise обмена между разо-
регулируемой и
яркостью.



(Cu. SiH_3F) I

Si - ІІ - Н

Ланчук У.У. | 1968
u gp.

першоз.

cb - ba

Північний. Харків.
бесідів , № 1 , 103.

(ал. SiH_3Cl) I

Si_2H_5

ВР - 4388-XIV

1972

7 В20. Химия кремния и германия. Сообщение 20.

Получение дисиланийодида и трисиланийодида. Fehrer F., Mostert B., Wronka A. G., Betzen G. Beitrage zur Chemie des Siliciums und Germaniums, 20. Mitt. Präparative Darstellung von Disilanyl- und Trisilanyljodiden. «Monatsh. Chem.», 1972, 103, № 4, 959—964 (нем.; рез. англ.)

$\text{Si}_2\text{H}_5\text{J}$, т. кип. $102,5^\circ$, получен в кол-ве десятков граммов р-цией Si_2H_6 с J_2 при т-ре от -40 до 10° с последующей очисткой методом ГХ или низкот-рным фракционированием. Р-цию ускоряет добавка EtOH или MeOH , однако при этом происходит расщепление связи $\text{Si}-\text{Si}$. Аналогично р-цией Si_3H_8 с J_2 получен $\text{Si}_3\text{H}_7\text{J}$ (смесь $\text{Si}_2\text{H}_5\text{SiH}_2\text{J}$ и $\text{SiH}_3\text{SiHJSiH}_3$). При взаимодействии Si_2H_6 и Si_3H_8 с J_2 образуются также $\text{Si}_2\text{H}_4\text{J}_2$ (смесь $\text{SiH}_3\text{SiHJ}_2$ и $\text{SiH}_2\text{JSiH}_2\text{J}$) и $\text{Si}_3\text{H}_6\text{J}_2$ (смесь $\text{Si}_2\text{H}_5\text{SiHJ}_2$, $\text{SiH}_3\text{SiJ}_2\text{SiH}_3$, $\text{SiH}_2\text{JSiH}_2\text{SiH}_2\text{J}$, $\text{SiH}_3\text{SiHJSiH}_2\text{J}$). Полученные в-ва бесцветны и дымят на воздухе, $\text{Si}_3\text{H}_7\text{J}$ самовоспламеняется. Сообщ. 19 см. РЖХим, 1972, 11Л120. И. В. Никитин

(Te)

X. 1973. № 7

SiH_3J

SiH_3Y_3

SiH_2Y_2

C_p ; S^0_{298} ,

ΔH_f ;

Hunt L. P.

1973

Si2tl.E.

"J. Electrochem. Soc"

1973, 120, N6, 806-811

(corr. SiH_3Br ; T)

1978

 SiH_2J_2 SiHJ_3 SiJ_4 $C_p, \Delta H_f, S_{298}$

11 Б802. О термодинамике системы кремний — йод — водород. Kokovin G. A., Thiem T. Zur Thermodynamik des Systems Silizium—Jod—Wasserstoff. «Z. phys. Chem.» (DDR), 1978, 259, № 6, 1129—1136 (нем.)

Сделан краткий обзор термодинамич. данных системы Si—J—H, содержащей соединения H_2 , J, J_2 , HJ , Si, SiH_4 , SiH_3J , SiH_2J_2 (I), SiHJ_3 (II) SiJ_4 и SiJ_2 . На основе анализа лит. данных сделаны необходимые расчеты и найдено, что величина ΔH (обр., тв. SiJ_4 , 298) и ΔH его сублимации равны —47,5 и 18,9 ккал/моль. С использованием лит. данных для кремниевых и аналогичных бинарных соединений галогенов с др. элементами оценены значения S_{298} I и II, составившие 78,14 и 89,66 э. с. Разность между найденными значениями S_{298} и величинами, рассчитанными по аддитивной схеме, составляет 3—4 э. с. В интервале т-р 300—1500 К с шагом 100° табулированы значения C_p I и II при 298,15 К, равные 16,17 и 20,07 кал/град·моль.

Ж. Г. Василенко

(есл. H_2 и ?)

Х. 1979, № 11

SikG3(r) lom. 17739 1983

Walsh R.,

J. Chem. Soc. Faraday

Trans., 1983, Pt 1, 79, N⁹,
2233 - 2248.

ΔH°

SiH₃Y(?)

Lom. 17739/

1983

Walsh R.,

J. Chem. Soc. Faraday

Trans., 1983, Pt 1, 79, N° 9,
2233-2248.

As H₂,

SiH₂Y₂₍₂₎ [om. 17739] 1983

Walsh R.,

J. Chem. Soc. Faraday
Trans., 1983, Pt I, 79, N 9,
2233— 2248.

1980;

SiH_3^-

1989

Luo Yu Ran, Benson
Sidney W.

$\Delta_f H^\circ$; J. Phys. Chem. 1989,

93 (II), 4643-5.

